特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) 【PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人

REC'D	12	MAY	2005
WIPO			PC

の砂類配号 TDK057WO	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/005308	国際出願日 (日.月.年) 14.04.2004	優先日 (日.月.年) 15.04.2003				
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ H01F41/04	, 17/00, H01G4/12, H05K3/18, 3/46					
出願人 (氏名又は名称) TDK株式会社						
1. この報告書は、PCT35条に基づきこ 法施行規則第57条 (PCT36条)の 2. この国際予備審査報告は、この表紙を	規定に従い送付する。	・備審査報告である。				
3. この報告には次の附属物件も添付され a. 又 附属書類は全部で		<i>≻⊪-5/⊈5</i> 。 .				
「補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70. 16 及び実施細則第 607 号参照)						
「 第 I 梱 4. 及び補充概に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙						
b. 「 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。				
配列表に関する補充棡に示すよ ブルを含む。(実施細則第 802	うに、コンピュータ読み取り可能な形式 号参照)	(電子操件の他類、数を示す)。 による配列表又は配列表に関連するテー				
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	含む。					
第14個 兜明の単一性の	又は産業上の利用可能性についての国際予 欠如 - 規定する新規性、進歩性又は産業上の利 及び説明 歓					

第1概	報告の基礎					
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の官語を基礎とした。						
<u>ا</u> ا	この報告は、 それは、次の目的で提出 PCT規則12.3及び PCT規則12.4にい PCT規則55.2又は	日された翻訳文の目 『23.1(b)にいう国際 いう国際公開	対語である。 祭調査			
2. この た 差 替え	2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)					
Г	出願時の国際出願書類					
乊	23114 M	i				
	第1-2	<u>1</u> ^	ページ、出願時に提出 ページ *	出されたもの	19 m2	
	第	^	くージ * 、	付けで国際予備審査機関: 付けで国際予備審査機関:	か安理したもの が受理したもの	
V	請求の範囲			•	,	
	第 第		15 ± DCT108	8の担守に甘 さも地でもしょう	ı	
	77 <u> </u>	4, 0, 7	垻*、10.02.	2005 付けで国際予備審本機期。	が受理したもの!	
•	第		_ 項*、	付けで国際予備審査機関	が受理したもの	
V	図面	,		•		
	第 <u>1/7-7/</u> 第	<u>7</u> ページ	⁷ ✓図 、 出願時に提出 7/図 ★	出されたもの	10-477	
	第		/ 凶 *、 ?/図 *、	付けで国際予備審査機関z 付けで国際予備審査機関z	が受理したもの が受理したもの	
r		ープル		THE WAR THE THE TANK	- ~~	
	配列表に関する補	充欄を参照すること	٤.			
з. 🔽	補正により、下記の書類	質が削除された。				
	厂 明細書	_			·	
	▼ 請求の範囲	第	5, 8	ベージ 		
	図面	第		マ ページ/図		
	「配列表(具体的に関 ■ 配列表に関連する					
	□ 配列表に関連する	ノル (具体的に	- 昵戦すること) _.			
4. ୮	この報告は、補充欄に示えてされたものと駆めら	ドしたように、この oれるので、その ^知)報告に添付されかつ)正がされかかった。	以下に示した補正が出願時における[] のとして作成した。(PCT規則 70.2	開示の範囲を超 ソン	
	厂 明細魯				2 (C/)	
	「請求の範囲	第		ページ 項		
		第		ダージ/図		
			 :記載すること)			
	,					
	•					
* 4. K	: 該当する場合、その用額	氏に "superseded"	と配入されることが	ある。	ļ	
		•				

第V梱 新規性、進歩性又は産業 それを返付ける文献及び	上の利用可能性についての法第 12 条(P C T 35 条(2))に定める見解、 説明	
1. 見解		
新規性 (N)	請求の範囲1, 2, 3, 4, 6, 7 請求の範囲	— ^有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 3,4 請求の範囲 1,2,6,7	有
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲1, 2, 3, 4, 6, 7 請求の範囲	有 無
2. 文献及び説明(PCT規則	· ·	•
1 & US 655	0-40633 A (株式会社村田製作所) 2.08,全文、全図 & US 2003/3837 5913 B 186097 A (松下電器産業株式会社)	2 A
US 2001/20 文献3: IP 200	7. US, 【請求項1】 & EP 938107 A: 754 A1 & US 6413456 B1	2 &
文献4: JP 59- 1984. 0 文献5: JP 200	3 2 1 1 5 A (東光株式会社) 2. 2 1,全文、全図 1-267167 A (三巻電機株式会社)	
文献 6: JP 200 2000. 1 文献 7: JP 7-2	9. 28,【0022】~【0029】 0-331858 A (ティーディーケイ株式会社) 1. 30,【0030】 11571 A (富士電機株式会社) 8. 11,【0012】	
文献2.3には何れん	感光性物質、ネガ型感光性物質を用いた、露光、現像処理 を形成する方法が記載されている。 こも、基体上に電子部品を形成する積層体を形成した後、	
文献3の【0021】 れるように、感光性物質 術である。	□酸されている。 】及び文献6の【0030】、文献7の【0012】に言 質が除去された部分を電着処理により充填することは、帰	記載さ 別知技
得る設計事項である	象処理、付着処理を複数回繰り返すことは、同一層に形成 物性を有する部分の種類の数等を考慮して、当業者が適宜	『為し
たがって、又歌すん 技術を適用して請求の負 し得たことである。	こ記載された発明に文献2,3に記載された技術及び上記 箇囲1,2に係る発明の構成を得ることは、当業者が容易	3周知
請求項6,7について 文献4,5には何れば る積層型の電子部品を用	こも、3種類以上のそれぞれ異なった物性を有する部分を ジ成する技術が記載されている。	:有す
大田八 しんこうじゅん オルプラム	がある投物が記載されている。 き明に文献2,3に記載された技術、文献4,5に記載さ と適用して請求の範囲6,7に係る発明の構成を得ること	れた

補充概

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V. 2. 棚の続き

当業者が容易に為し得たことである。

請求の範囲3,4について

付着処理を途中にて停止して、感光性物質の除去された部分を一部残存させ、該残存部分に感光性の物質を付着する処理は、文献1-7の何れにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲

1. (補正後) 積層型の電子部品を形成する際にその各層として用いられるシートの形成方法であって、

支持体上に、露光された部分が現像液によって除去される感光性の物 質を所定厚さ付着させる工程と

5

10

20

25

前記感光性物質に対して所定のパターンを形成するための露光処理を施し、前記露光処理されたパターンを前記現像液によって現像除去する処理を施し、前記感光性物質が除去された部分に対して所望の電気的特性を有する物質を用いた電着処理を施し、前記支持体上に前記シートあるいは前記シートの一部を形成する工程と、

前記シートから前記支持体を除去する工程とを含むことを特徴とする シート形成方法。

- 2. (補正後) 積層型の電子部品を形成する際にその各層として用いられるシートの形成方法であって、
- 15 支持体上に、露光された部分が現像液によって除去される感光性の物質を所定厚さ付着させる工程と

前記感光性物質に対して所定のパターンを形成するための露光処理を施し、前記露光処理されたパターンを前記現像液によって現像除去する処理を施し、前記感光性物質が除去された部分に対して所望の電気的特性を有する物質を付着する処理を施し、前記支持体上に前記シートあるいは前記シートの一部を形成する工程と、

前記シートから前記支持体を除去する工程とを含み、

前記露光処理、現像処理および付着処理からなる工程は前記感光性の物質の付着工程において前記支持体上に形成された前記感光性の物質を用いて複数回繰り返されることを特徴とするシート形成方法。

3. (補正後) 積層型の電子部品を形成する際にその各層として用い

られるシートの形成方法であって、

5

15

20

25

支持体上に、露光された部分が現像液によって除去される感光性の物 質を所定厚さ付着させる工程と

前記感光性物質に対して所定のパターンを形成するための露光処理を施し、前記露光処理されたパターンを前記現像液によって現像除去する処理を施し、前記感光性物質が除去された部分に対して所望の電気的特性を有する物質を付着する処理を施し、前記支持体上に前記シートあるいは前記シートの一部を形成する工程と、

前記シートから前記支持体を除去する工程とを含み、

10 前記露光処理、現像処理および付着処理からなる工程において、前記付着処理を途中にて停止して前記感光性物質の除去された部分を一部残存させ、前記残存部分に前記所望の電気特性を有する物質に換えて、前記感光性の物質を付着する処理が含まれることを特徴とするシート形成方法。

4. (補正後) 積層型の電子部品を形成する際にその各層として用いられるシートの形成方法であって、

支持体上に、露光された部分が現像液によって除去される感光性の物質を所定厚さ付着させる工程と

前記感光性物質に対して所定のパターンを形成するための露光処理を施し、前記露光処理されたパターンを前記現像液によって現像除去する処理を施し、前記感光性物質が除去された部分に対して所望の電気的特性を有する物質を、前記感光性物質の除去された部分が一部残存するように付着する処理を施し、該残存部分に対して露光されない部分が現像液によって除去される所望の電気特性を有する感光性の物質を付着させ、前記所望の電気特性を有する感光性の物質を露光および現像して更なるパターン空間を形成し、前記パターン空間に所望の電気特性を有する物質あるいは更なる感光性の物質を付着させることによって前記支持体上に前記シートあるいは前記シートの一部を形成

23/1

する工程と、

前記シートから前記支持体を除去する工程とを含むことを特徴とする シート形成方法。

- 5. (削除)
- 5 6. (補正後) 積層型の電子部品を形成する際にその各層として用いられるシートであって、

少なくとも 3 種類のそれぞれ異なった物性を有する部分を有し、前記部分を形成する際に、露光された部分が現像液によって除去される感光性の物質の付着処理、前記感光性物質の露光処理、前記感光性物質の現像処理、および前記現像処理により得られた空間部への前記部分の少なくともひとつの付着形成処理を繰り返し行うことによって得られるシートであって、

前記シートが延在する平面方向において、前記異なる物性を有する部 分がそれぞれ電着処理によって形成されることを特徴とするシート

7. (補正後) 積層型の電子部品を形成する際にその各層として用い 15 られるシートであって、

少なくとも 3 種類のそれぞれ異なった物性を有する部分を有し、前記部分を形成する際に、露光された部分が現像液によって除去される感光性の物質の付着処理、前記感光性物質の露光処理、前記感光性物質の現像処理、および前記現像処理により得られた空間部への前記部分の少なくともひとつの付着形成処理を繰り返し行うことによって得られるシートであって、

前記シートの厚さ方向において、前記異なる物性を有する部分が電着 処理によって形成されることを特徴とするシート。

8. (削除)

20

10